# ⑲ 日本国特許庁(JP)

#### 昭62 - 179540 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号	④公開	昭和62年(1987)	8月6日
C 08 J 9/26 B 01 D 13/00 13/04	)	8517-4F B-8014-4D G-8314-4D			
C 08 F 255/00 259/08	) MQC	6681-4 J 6681-4 J	審査請求 未請求	発明の数 3 (	(全6 頁)

非吸着性親水性膜 60発明の名称

> 21)特 願 昭61-22347

> > 秀

願 昭61(1986)2月4日 22H

②発 明 者 三浦 司 和

川崎市川崎区夜光1丁目3番1号 旭化成工業株式会社内

東京都千代田区有楽町1丁目1番2号 旭化成工業株式会 本 和 雄 72発 明 考 冉

补内

旭化成工業株式会社 ①出願人

大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

弁理士 星 野 79代 理 人

明

/. 発明の名称

非吸着性親水性膜

- 特許請求の範囲
  - (1) 基材膜の材質が、ポリオレフイン又はオレフ インとハロゲン化オレフインの共重合体、又は ポリフッ化ビニリデンである多孔膜に、中性ヒ ドロキシル基を含む餌鎖がグラフトされ、かつ 中性ヒドロキシル基含有率が、膜ノグラム当り Q / 左いしよミリ当量である平均孔径 Q.0 /μ~ 5 μ、空孔率 20 ないし8 0 % の非吸着性親水 性膜。
  - (2) 側鎖がビニルアルコールの単量体あるいは重 合体、又はアリルアルコールの単量体あるいは 重合体である特許請求の範囲第 / 項記載の非吸 爱性親水性膜。
  - (3) 膜の孔構造が実質的に三次元網目構造を有し、 膜形状が内径 0.1~10 ㎜、厚み 0.05~ 5 ㎜の中 空糸状である特許請求の範囲第 / 項記載の非吸 **帮性 親 水性 膜**。
- (4) 基材膜の材質がポリオレフィン又はオレフィ ンとハロゲル化オレフインの共重合体又はポリ フッ化ヒニリデンである多孔膜に、中性ヒドロ キシル基を含む個鎖がグラフトされ、かつ、中 性ヒドロキシル基含有率が、膜ノグラム当り Q. / ~ 5 ミリ当盤である平均孔径 Q.O/~ 5 μ、 空孔率 20~80% の非吸着性親水性膜の製造方 法において、実質的に三次元網目構造を有する 上記材質の多孔膜に、電離性放射線を照射させ ることにより、中性ヒドロキシル基を有するク ラフト性モノマーをグラフトさせることを特徴 とする非吸粉性親水性膜の製造方法。
  - 中性ヒドロキシル基を有するグラフト性モノ マーがアリルアルコールである特許請求の範囲 第 4 項 記 敏 の 非 吸 齋 性 親 水 性 膜 の 製 造 方 法 。
- (6) 基材膜の材質がポリオレフイン又はオレフイ ンとハロゲン化オレフインの共重合体又はポリ フッ化ビニリデンである多孔膜に、中性ヒドロ キシル基を含む側鎖がグラフトされ、かつ、中 性ヒドロキシル基含有率が、膜ノグラム当り

の / ~ 5 ミリ 当 位 で あ る 平 均 孔 径 Q O / ~ 5 μ 、 空 孔 率 2 O ~ 8 O 9 の 非 吸 着 性 親 水 性 膜 の 製 造 古 る 法 に お い で 、 実 質 的 に 三 次 元 網 目 構 造 を 有 す る 上 配 材 質 の 多 孔 膜 に 、 電 難 性 放 射 線 を 肥 射 さ せ る こ と に よ り 、 中 性 ヒ ド ロ キ シ ル 基 か 都 体 を 有 す る グ ラ フ ト 性 モ ノ マ ー を グ ラ フ ト さ せ 、 そ の 数 着 な な か 数 体 を 中 性 ヒ ド ロ キ シ ル 基 へ 誘 導 す る と を 特 数 と す る 非 吸 着 性 親 水 性 膜 の 数 造 方 法 。

- (7) 中性ヒドロキシル基前駆体を有するグラフト性モノマーが酢酸ビニルであり、前駆体の中性ヒドロキシル基への誘導がエステル結合の加水分解である特許請求の範囲第6項記載の非吸剤性親水性膜の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、製薬工業等における各種薬品よりなる注射薬、輸液、パルク原液、又は用水等の除菌、除微粒子精製に好適な親水性多孔膜及びその製造方法に関する。

実際に、輸液や注射液は比較的高価をために、 できるだけホールドアップ量が少なく、かつ、取扱いが簡便であることが必要で、そのためにも膜 が乾燥状態でもそのまま直ちに使用できることが 必須条件となりつつある。

なお、このボリオレフイン製の中空糸状膜の他、ボリビニルアルコール改質膜も上市されているが、本来その有する機械的弱さの他に、一旦乾燥した後機械的強度が更に弱くなり、繰返し安定して使用することは事実上不可能で、輪液製品のファイナルフイルター等にはほとんど使用されていない。

〔従来の技術〕

従来、製薬工業においては、その製造された各種薬液より、菌又は微粒子を除去するに当り、多くのミクロフィルターが使用されている。

この中空糸ミクロフイルターの出現により、所

一方、ポリオレフイン中空糸状膜を化学修飾な るとによって親水化をはかる方法は数多にに発っ されている。その具体例はポリオレフインの発 文は無水硫酸、クロルスルホン酸等によるといるといるの といった。 ションにはかかがまるといった。 リスルホン甚又はカルボキシル差を導入化の リスルホン甚又はカルボキシル差を導入化の りるの方法によれば、一つの親水化の には到達し、一部の純水製造している。 等付加機能を与える目的には適している。

しかし、それらの膜で例えば、蛋白質、アミノ酸、塩類等を加えた薬液を精製しようとする場合には、沪過後、沪液が膜への吸着、反応等のために変質することがしばしばであつた。このことのために、その優れた機械的性能にも拘わらず、輸放、注射薬等の精製には使用することが不可能であった。

[発明が解決しようとする問題点]

本発明は、製薬工業等の輸液、注射液等の薬液中より関又は微粒子を除去精製するに際し、長時間繰返し使用でき、かつ、膜が乾燥状態のままで

直ちに使用可能であり、更に評液が変質しない、 極めて有用なミクロフイルター膜を提供すること にある。

[ 問題点を解決するための手段]

ことに本発明者は、上記課題を解決するミクロフィルター膜を鋭意研究した結果、以下の手段により達成せられることが判つた。

すなわち、蒸材膜の材質がポリオレフイン又は
オレフインとハロゲン化オレフインの共重合体、
又はポリフッ化ビニリデンである多孔膜に、中性
ヒドロキシル蒸合含む側鎖がグラフトされ、かか
中性ヒドロキシル蒸含有率が、膜ノグラム当り
のノないしょミリ当畳である平均孔径 α01~;μ、
空孔率 2 0 ないし8 0 多の非吸着性親水性膜によ
つて、極めて効果的に課題が解決されることが判
つた。

以下本発明について更に具体的詳細に説明する。 本発明にないてグラフト処理される膜としては、 ポリオレフイン、オレフインとハロゲン化オレフィンとの共重合体、ポリフツ化ビニリデン等の疎

かくして得られた側鎖中でのヒドロキシル基は 任意にその發度を調節できるが、本発明の効果と して、膜 / グラム当り Q / ないしょミリ当位、好ましくは / ないしょミリ当最が必要である。

ここで、膜 / グラムとは、膜のかなりマクロ的な 重量を 若準にした値のことであり、例えば 膜表面の一部、又は内部の一部だけを取り出した 重量

水性多孔膜であることが必要で、これは基材膜と 1. て必要な機械的性質の保持に役立つ。

とこで、前記のポリオレフイン、オレフイイとと
ハロゲン化オレフインとの共重合体の具体例とし
ては、ポリオレフイン樹脂、例えばポリエチレン、
ポリブロピレン、ポリブチレン又は前配の22種以上
の混合物又はエチレン、プロピレン、プラントリ
フルオロエチレンの2種以上の混合物よりなる共
重合体等、又はポリフッ化ビニリデン樹脂が採用
される。

次に、これらの疎水性膜にグラフトされるモノマーとしては、/個以上の中性ヒドロキシル・一でなった。 クラフト可能でなくては、なるでは、カーヒドロキシェチル・アクリレート、 2 - ヒドロキシェチル・アクリレート、 2 - ヒドロキシェチル・アクリレート、 2 - ヒドロキシェチル・アクリルで、ステル類、及びアリルアルコール類、及び酢酸ビニ

のととではない。 基材膜の優れた機械的性質を保持したまま親水化処理されるには、 できるだけ孔の表面により優先的にグラフトされたほうが目的を達しやすい。 したがつて、 ここで言う基材膜 / グラムと言う意味は膜の全面にわたつて平等に加味測定された値を示してかり、 ごく 微視的な観点での重量を意味していない。

本発明によつてグラフト処理された多孔膜は、 平均孔径 20/μ ないし 5 μ の範囲にある。ことで 平均孔径とは、ASTM F 3 / 6-70 に記載されてい る方法で得られた値を指しており、通常エアーフ ロー法と呼ばれ、空気圧を変えて乾燥膜と湿潤膜 の空気透過流束を測定し、その比から求めるもの である。

本発明における平均孔径の範囲は実用性能上から設定されたものであり、これ以外の範囲では透過速度もしくは微粒子除去効果等の点で不適当である。

次に、本発明によつて得られた多孔膜の空孔率は20 ないし80 %の範囲にある。ことで、空孔

率とは、あらかじめ膜を水等の液体に浸波し、その後乾燥して、その前後の直量変化から測定されたものである。空孔率が本発明の範囲以外では、それぞれ透過速度、機械的性質等の点で好ましくない。

フト重合させる前照射法があるが、同時照射法で は多孔性基材へのモノマーのグラフト重合が進行 すると同時に、グラフト重合に関与しないモノマ 一のみが単独重合し、多孔性基材の空孔を閉塞す るという問題が生じるので、前照射法が好ましい。 前照射法では、多孔性基材にモノマーを接触させ る以前に基材にあらかじめ放射線を照射し、モノ マーと接触させるまでの間マイナス10℃以下に 保ち、50℃以下、好ましくは15℃~50℃の 低温でモノマーと接触させてグラフト重合を行な う。放射線を照射したのちに多孔性基材を低温保 存しない場合は、生成ラジカルが急速に放衰し、 室温(25℃)で30分経過するとその数は半分 になる。更に、それと同時に生成ラジカルが微盤 の吸着酸素と反応し、目的物質の耐熱耐薬品性を 損なりという欠陥を生じる。又、グラフト重合温 度が60℃以上になると、グラフト直合にあずか らないモノマーの単独熱重合物が生成し、多孔性 基材の空孔を閉塞するとか、反応後の後処理工程 では抽出されない単独熱重合物が親水化の後に流

多孔性基材膜の形状は、平膜状、チューブ状、中空糸膜状のいずれも適用可能であるが、本発明の目的として内径 0 / ないし / 0 ミリ、厚み 0.0 s ないしょ ミリなる形状を有する中空糸タイプのものが好ましい。

本発明の親水性膜の官能基を基材膜にグラフトさせる方法には、化学処理法等の方法もあるが、最も有効的には電難性放射線を基材膜に照射せしめる方法が最も良い。この方法では基材膜を化学的に劣化せしめることが少ないこと、フリーの重合体が出来にくいこと及びかくして製造された多孔膜は、機械的、化学的にも優れており、沪過性能も良い。

用いられる電離性放射線は、α線、β線、τ線、加速電子線、X線などであるが、実用的には電子線又はτ線が好ましい。グラフト重合させる方法としては、多孔性基材とモノマーの共存下に放射線を照射し、グラフト重合させる同時照射法と、多孔性基材のみにあらかじめ放射線を照射し、その後多孔性基材にモノマーを接触反応させてグラ

出してきて二次公客の原因となる、といつた問題 が生じる。

以下、実施例により本発明の構成及び効果を具体的に述べるが、いずれも本発明を限定するものではない。

### 〔寒 施 例〕

実施例/及び比較例/。2

電圧 / 5 Me V 、 電子線電流 / mA )を用いて窒素雰囲気下 / 0 0 KGY で照射した後、あらかじめ寄存酸

案を Q. / pm 以下にした酢酸ビニル蒸気に当ててグラフトさせた。

比較のために、実施例と同じ条件下で押出、抽出された未処理ポリプロピレン中空糸膜を、特開昭 5 6 - 5 7 8 3 6 号公報・実施例 6 )と同じような方法でスルホン化を行ない、スルホン 基 Q 5 ミリ当量//グラム膜(平均孔径 Q/6 µ,空孔率 6 5 %)の比較例/の膜を得た。

なお、実施例膜において、 DBP 、無水硅酸を 抽出した後の未処理膜を比較例 2 の 膜として以下 の実験で使用した。

なお、ここで実施例膜のヒドロキシル基、及び 比較例膜のスルホン基の定量は以下によつた。 (ヒドロキシル基の定量]

アルカリ処理後の膜を十分に水洗、乾燥した後 無水酢酸 - ビリジン混液(1:3容量比)を適量

第	/	<b></b>	
	実施例 /	比較例 /	比較例 2
初期透水量/) ( l/hr.m. atm )	1.700	1,600	1.700
乾燥後の透水保持率 <sup>2)</sup> (%)	90	8 5	0
ダウ球カット率 3) (0.22 μ)	100	100	100
L-リジン 透過率 4) (4)	100	85	97
声液の pH 変化	なし	あり	なし

- 田 /) 25℃、差圧 760mm Hg にて 例定。
  - 2) / 00℃ 恒温槽中で24時間乾燥後の湿潤膜に対する初期透水量比率。
  - 3) ダウ社ユニフォームラテックス 0./多液での光線透過率からの捕捉効率。
  - 4) / 8 Lーリジン液の距液の原液に対する透過率。

第/表のデータは、本発明実施例の優れた薬液 精製効果の一端を示している。 加え、密封容器中で 6 0 ℃、 2.5 時間加温する。 冷却後水を加えて過剰の無水酢酸を酢酸に変えて クレゾールレッドとチモールブルーの混合指示薬 を加え、標準水酸化アルカリを用いて滴定した。 [スルホン基の定量]

スルホン化多孔膜を / N HC1 水溶液に浸渍し H型とした後、水洗し、次に / N CaCl2水溶液へ浸液、遊離した HC1 を α/N NaOH 水溶液を用い、フェノールフタレインを指示薬として満定した。

上記 3 種の膜の戸過特性を第 / 表に示す。 (以下余白)

## 爽施例 2,3及び比較例3

エチレン・テトラフルオロエチレン共重合体 (商品名 アフロン COP) 25.2重量部、クロロト リフルオロエチレンオリゴマー (商品名 ダイフロイル #20) 53.4 重量部、シリコーンオイル(商品名 KF-96) 6.5 重量部、微粉シリカ 14.9 重量部を予備混合後、実施例 / と恒々同じ押出機で押出後、クロロトリフルオロエチレンオリゴマー、シリコーンオイル、微粉シリカを抽出し、実施例 / と同じ操作で平均孔径 0.14 μ、空孔率 6 2 %、ヒドロキシル基合有量 4.0ミリ当量 / / グラム膜なる実施例膜を得た。

別に、実施例/における酢酸ビニルの代わりに Tリルアルコールをグラフトさせ、 2.5 ミリ当量 //グラム版の実施例膜(平均孔径 Q/6μ, 空孔 塞名の多)を得た。

前記二つの実施例膜の戸過性能は第2妻の如く であつた。なお、参考のために、上市されている 改質ポリビニルアルコール膜(クラレSF-40/) る比較例として示した。

绑	2	表

	実施例 2	実施例 3	比較例3	
透 水 氙 (l /hr. m². atm)	1.300	1.400	350	
ダウ球カット率 ( 0.22 μ )	100	100	99	

なお、前記の実施例2、3の膜に18の7-7ミノ酪酸モデル液を通して沪過速度、保持率を測定したところ、4m/m 沪過した後、その保持率はそれぞれ70、65%であつた。その後これを特性ソーダ水溶液及び蒸気敵関操作で洗浄後その沪過速度を測定したところ、それぞれ100%、98%に回復した。

との事実は、本発明膜は実際の楽液炉渦に当つ て繰返し使用できることを示すものである。

#### [発明の効果]

本発明の順は、乾燥後の透水保持率が高く、使用中外部からの汚染が少ないため、実際の整液の 末端ファイナルフィルターに用いた場合、繰返し 使用でき、特にブラントに組み込んで連続使用できるので、 楽 被精 製に かいて、 精 製 装 置の 取 扱 いが 非常に 簡単に なり、 省力 化 が 図 られ た点で、 その 効果は大 で ある。

特許出願人 旭化成工类株式会社 代理人弁理士 星 野 汚